

## 日亚成功无效亿光的中国专利，亿光撤回针对日亚提起的侵权诉讼

2019年6月27日，日亚针对亿光电子（中国）有限公司（下称“亿光中国”）所拥有的涉及覆晶芯片技术的中国专利（专利申请号：ZL200710161547.X，下称“547号专利”）提出专利无效宣告请求。中国国家知识产权局近日作出审查决定（案件编号：4W108258），完全支持了日亚的主张，宣告547号专利全部无效。国家知识产权局作出上述决定后，亿光中国就547号专利针对日亚及日亚客户向深圳市中级人民法院提起的专利侵权诉讼案（案号：（2017）粤03民初2283、2284号）随即因亿光中国撤回起诉而告终结。

此外，[日亚也于2019年1月就在就YAG专利针对亿光中国及其中国经销商提起的专利侵权诉讼中获得胜利](#)。该案判决业已生效，日亚获得亿光中国及其经销商的共计人民币320万元的侵权赔偿。

本公司承蒙客户长久以来的信任与支持，在此致上诚挚感谢，请日后继续安心使用本公司的优良产品。

联系方式：

日亚化学工业株式会社公共关系部

电话：+81-884-22-2311

传真：+81-884-23-7717